PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-054268

(43) Date of publication of application: 23.02.1990

(51)Int.Cl.

G03F 7/031

CO8F 2/48

(21)Application number : 63-205903

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

19.08.1988

(72)Inventor: KITA NOBUYUKI

(54) PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the high-sensitivity photopolymerizable compsn. useful for photosensitive microcapsules used for master plates for printing, resist for forming printed circuit boards, etc., by combining specific three sensitizers.

CONSTITUTION: The compds. expressed by the formulas I, II and III are combined as a photopolymn. initiator. In the formula, X denotes a halogen atom; Y denotes –CH3, –NH2, etc.; R denotes an alkyl group, aryl group, etc.; n denotes 1 to 3 integer. In the formula II, R1 to R4 denote an alkyl group, aryl group, etc.; X+ denotes an alkaline metal or quaternary ammonium; R5 to R8 denote hydrogen, alkyl group, etc. In the formula III, Z denotes a nonmetallic atom group necessary for forming a heterocyclic nucleus of a 5-membered ring contg. nitrogen; R9 denotes an alkyl group; R10 denotes an alkyl group, aryl group, etc.; R11 denotes hydrogen, etc. The high-sensitivity photopolymerizable compsn. usable for applications such as the master plates for printing

and the resist for forming the printed circuit boards in particular is obtd. in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

◎ 公開特許公報(A) 平2-54268

50 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月23日

G 03 F 7/031 C 08 F 2/48

MDH

7267-2H 8215-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全13頁)

公発明の名称 光重合性組成物

②特 願 昭63-205903

②出 願 昭63(1988) 8月19日

@発明者喜多信行

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式

会社内

⑦出 顋 人 富士写真フィルム株式

神奈川県南足柄市中沼210番地

会社

四代 理 人 弁理士 中村 稔 外7名

明細

- 1. 発明の名称 光重合性組成物
- 2. 特許請求の範囲

活性光線により光重合が可能な少なくとも1個のエチレン性不飽和基をもつ単量体と光重合開始 剤と、必要とするならば線状有機高分子重合体と を含む光重合性組成物において、光重合開始剤と して

(a) 少なくとも1種の下記一般式 (I):

(Xはハロゲン原子を表わす。Yは -CX。、 -NHa、-NHR′、-NRa′又は -OR′を表わす。ここでR′はアルキル基又はアリール基を表わす。またRはアルキル基、アリール基、-CXa基又は ←CH=CH→-R′を表わす。ここでR′はアリー ル基又は複素環基を、 n は 1 ~ 3 の整数を表わす。) (b) 少なくとも 1 種の下記一般式 (I):

$$R^{2} - \frac{1}{B} \frac{\Theta}{-} R^{4} \quad \chi^{\Theta} \qquad (\Pi)$$

(R¹、R²、R° およびR⁴は同じでも異っていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アルカリール基、アルケニル基、アリサイクリック基、アリル基又は複素退基を表わし、R¹、R²、R° およびR⁴はその2個以上の基が結合している退状構造であってもよい。ただしR¹、R°、R°、R° およびR⁴ のうち少なくとも1つは、アルキル基である。 X ⊙ はアルカリ金属又は

す。ここでR[®] 、R[®] 、R[®] およびR[®] は同じで あっても異っていてもよく水素、アルキル基、ア リール基、アラルキル基、アルカリール基、アル ケニル基、アルキニル基、アリサイクリック基又はアリル基を表わす。)、および() (() かなくとも 1 種のピス (ジアルキルアミノ)

(c) 少なくとも1種のピス(ジアルキルアミノ) ペンソフェノン又は下記一般式(II):

$$2 \qquad C = C < \begin{cases}
0 \\
C - R^{10}
\end{cases}$$
(III)

(2は窒素を含む5貝環の複素環核を形成するのに必要な非金属原子群を表わし、該複素環は5、Se又は0のいずれかを異項原子として含有し、かつ縮合環となっている。R⁹はアルキル基を表わす。R¹⁰はアルキル基、アリール基またはチェ

ニル基を表わす。 R ''は水素又は一CーR'®を表わす。) の組み合せを用いることを特徴とする光重合性組成物。

物を適当な皮膜となし、所望の画像の陰画を通して活性光線の照射を行い、適当な溶媒により未感光部のみを除去する(以下単に現像とよぶ。)ことにより所望の光重合画像を形成させることができる。このタイプの感光性組成物は印刷板、プルーフ、ドライレジスト、塗料、UVインキ、転写記録材料やマイクロレジスト等の感光剤として極めて有用である。

従来より、重合可能なエチレン性不飽和化合物の光重合開始剤として、ベンジル、ベンイイン、アン・ローテル・フェナジン、アクリン・フェナジン等がら合いで、アンスラキノン、アクリアアとして知られている。した分なの開始では、大照射による政会には、大照射にはを改良するためには、大照射にはを改良するにはがある。たとえば本発明の一般式(「ロッチルされるSートリアジン化合物のトリクロスには、サールでは、カートリアジン化合物のトリクロスには、サールでは、カートリアジン化合物のトリクロスには、サールでは、カートリアジン化合物のトリクロスには、サールでは、サールでは、サールにはは、サールには、サールには、サールには、サールには、サールには、サールには、サールには、サールにはは、サールには、サールには、サールには、サール

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は不飽和単量体と光重合開始剤と有機硼 素化合物とを含み、さらに必要により線状有機高 分子重合体を含む光重合性組成物に関し、特に印 刷用原版の作製、プリント基板作製用レジスト たはフォトマスク、白黒またはカラーの転写発色 用シートや発色シート作製などの用途に用いるこ とのできる高感度な光重合性組成物に関するもの である。

〔従来の技術〕

重合可能なエチレン性不飽和化合物と、光重合 開始剤と、更に必要に応じて適当な皮膜形成能を 有する線状有機高分子重合体、熱重合防止剤等を 混和させたものを感光性組成物として写真的手法 によって画像複製を行なう方法は現在広く知らられるところである。すなわち特公昭35-5093 号公報、特公昭35-8495号公報等に記載される様に該感光性組成物は活性光線の照射により 光重合を起し、不溶化する。従って、感光性組成

化合物に、特公昭 5 9 - 2 8 3 2 8 号公報に示される芳香族チアゾール化合物、特開昭 5 4 - 1 5 1 0 2 4 号公報に示されるメロシアニン色素、特開昭 5 8 - 4 0 3 0 2 号公報に示される芳香族チオピリリウム塩や芳香族ピリリウム塩、その他 9 - フェニルアクリジン、

$$\begin{array}{c} H_{\,s}\,C_{\,a} \\ \\ H_{\,s}\,C_{\,a} \end{array} N \longrightarrow \begin{array}{c} 0 \\ \\ \\ C_{\,a}\,H_{\,s} \end{array}$$

$$S = C - C$$

も感度的には満足するものではなく、長時間の露 光を必要としたりあるいは強力な光源を必要とし た。

[発明が解決しようとする課題]

従って本発明は、より高感度な印刷用原版、ブリント基板作製用レジストまたはフォトマスク、白黒またはカラーの転写発色用シートや発色シートに用いる感光性マイクロカブセルに有用な光重合性組成物を提供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

本発明者らは、上記のような技術の現状に鑑み、 鋭意研究の結果、光重合性組成物において、光重 合開始剤としてトリアジン系化合物、有機翻案化 合物および光によってそれ自体で重合を開始する 能力を有している特定の増感剤の3者を組み合せ ることによって、より優れた光重合開始能力を示 すことができるという知見を得、これに基づき、 本発明をなすに至った。

すなわち本発明は、活性光線により光重合が可能な少なくとも1個のエチレン性不飽和基をもつ

(式中、Rはアルキル基である。)

等の光吸収剤を組み合せ、更にはこれらの組み合せにNーフェニルグリシン、2ーメルカプトペンソチアゾール、N'、N'ージメチルアミノ安息香酸エチル等の水素供与体等を組み合せることによって、優れた光重合開始能力を示すことが知られている。しかしこれらのラジカル発生剤と光吸収剤との組み合せでは実用系で用いた場合必ずし

単量体と光重合開始剤と、必要とするならば線状 有機高分子重合体とを含む光重合性組成物におい て、光重合開始剤として

(a) 少なくとも1種の下記一般式(I):

$$CX_{2}$$
 N
 R
 (1)

(Xはハロゲン原子を表わす。Yは -CX,、 -NH₂、-NHR′、-NR₂′又は -OR′を表わす。ここ でR′はアルキル基又はアリール基を表わす。ま たRはアルキル基、アリール基、-CX₃基又は +CH=CH→_R R°を表わす。ここでR°はアリー ル基又は複素環基を、nは1~3の整数を表わす。)

(b) 少なくとも1種の下記一般式(Ⅱ):

$$R^{2} - \frac{R^{4}}{B} \xrightarrow{\Theta} R^{4} \quad X^{\Theta}$$
 (II)

(R¹、R²、R° およびR⁴は同じでも異っていてもよく、アルキル基、アリール基、アラルキル基、アルカリール基、アルケニル基、アリサイクリック基、アリル基又は複業環基を表わし、R¹、R²、R° およびR⁴はその2個以上の基が結合している環状構造であってもよい。ただしR¹、R²、R° およびR⁴ のうち少なくとも1つは、アルキル基である。 X ① はアルカリ金属又は

す。ここでR⁹、R⁶、R⁷ およびR⁶ は同じで あっても異っていてもよく水素、アルキル基、ア リール基、アラルキル基、アルカリール基、アル ケニル基、アルキニル基、アリサイクリック基又 はアリル基を表わす。)、および

(c) 少なくとも1種のピス(ジアルキルアミノ) ペンソフェノン又は下記一般式(Ⅲ):

である。このようなモノマー又はオリゴマーとし ては、ポリエチレングリコールモノ(メタ)アク リレート、ポリプロピレングリコールモノ(メタ) アクリレート、フェノキシエチル(メタ)アクリ レート等の単官能のアクリレートやメタクリレー ト;ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレ ート、ポリプロピレンジ(メタ)アクリレート、 トリメチロールエタントリ (メタ) アクリレート、 ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、 ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、 ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレー ト、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アク リレート、ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレ ート、トリ(アクリロイロキシエチル)イソシア ヌレート、グリセリンやトリメチロールエタン等 の多価アルコールにエチレンオキサイドやプロピ レンオキサイドを付加させた後(メタ)アクリレ ート化したもの、特公昭48-41708号、特 公昭50-6037号、特開昭51-37193 号各公報に記載されているようなウレタンアクリ

$$2 \qquad C = C < \frac{0}{R^{11}} \qquad (III)$$

(2は窒素を含む5員環の複素環核を形成するのに必要な非金属原子群を表わし、核複素環はS、Se又はOのいずれかを異項原子として含有し、かつ縮合環となっている。R®はアルキル基を表わす。R™はアルキル基、アリール基またはチェ

ニル基を表わす。 R ''は水素又は一ぱー R'®を表わす。) の組み合せを用いることを特徴とする光重合性組成物である。

本発明に使用される「活性光線により光重合が可能な少なくとも1個のエチレン性不飽和基を有する単量体」は、常圧で沸点100℃以上の、少なくとも1分子中に1個、より好ましくは2個以上の付加重合可能なエチレン性不飽和基を有する分子量10,000以下のモノマー又はオリゴマー

レート類、特開昭48-64183号、特公昭49-43191号、特公昭52-30490号 各公報に記載されているポリエステルアクリレート類、エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸を反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリレートやメタクリレートをあげることができる。 さらに日本接着協会は Vol. 20、 Ma7、300~308ページに光硬化性モノマー及びオリゴマーとして紹介されているものも使用することができる。

本発明で用いる一般式(1)

$$CX_3$$
 N
 R
 (1)

で表わされる化合物としては、2.4.6ートリ (トリクロルメチル) - S - トリアジン、2 -(p - アセチルフェニル) - 4.6 - ピス (トリ

特開平2-54268(5)

クロルメチル) - S - トリアジン、 2 - メチルー 4、 6 - ピス (トリクロルメチル) - S - トリア ジン、

や若林ら著、Bull. Chem. Soc. Japan, 42、2924(1969) 記載の化合物、たとえば、2-フェニルー4,6-ピス(トリクロルメチル)-S-トリアジン、2-(p-クロルフェニル)ー4,6-ピス(トリクロルメチル)ーS-トリアジン、2-(p-トリル)ー4,6-ピス(トリクロルメチル)ーS-トリアジン、2-(p-メトキシフェニル)ー4,6-ピス(トリクロルメチル)ーS-トリアジン、2-(2′.4′ージクロルフェニル)ー4,6-ピス(トリクロルメチル)ーS-トリアジン、9が挙げられる。その

他、英国特許 1388492号明細書記載の化合物、た とえば、2-スチリルー4. 6-ピス (トリクロ ルメチル) - S - トリアジン、 2 - (ローメチル スチリル) - 4、6-ピス (トリクロルメチル) -S-トリアジン、2- (p-メトキシスチリル) ー4. 6ーピス(トリクロルメチル)-S-トリ アジン等、特開昭53-133428号公報記載 の化合物、たとえば、2-(4-メトキシーナフ トー1ーイル) ー4、6ーピスートリクロルメチ ルーS-トリアジン、2-(4-エトキシーナフ トー1ーイル) ー4、6ーピスートリクロルメチ ルーS-トリアジン、2-(4-(2-エトキシ エチル) ーナフトー1ーイル] ー4、6ーピスー トリクロルメチルーSートリアジン、2- (4. 7ージメトキシーナフトー1ーイル〕ー4、6-ピスートリクロルメチルーSートリアジン、2-(アセナフトー5ーイル) ー4. 6ーピスートリ クロルメチルーSートリアジン等、特公昭59~ 1281号公報記載の化合物、たとえば

$$C \ell \circ C + N \longrightarrow C H = C H \longrightarrow 2$$

独国特許3337024号明細書記載の化合物たとえば、

$$C \mathcal{L} \circ C \longrightarrow N$$

$$C \mathcal{L} \circ C \longrightarrow C \mathcal{H} = C \mathcal{H} \longrightarrow C \mathcal{H} \longrightarrow C \mathcal{H} = C \mathcal{H} \longrightarrow C \mathcal{H}$$

$$CH = CH \longrightarrow OCH$$

29

特開昭 6 2 - 5 8 2 4 1 号公報記載の化合物、 たとえば

等や、

特開昭 6 3 - 1 5 3 5 4 2 号公報記載の化合物、 たとえば

等をあげることが出来る。

本発明で用いられる一般式 (II)

$$R^{2} - \frac{B}{B} - R^{4} \quad X^{\Theta} \qquad (\Pi)$$

で表わされる化合物としては、式中のR'~R°が炭素数1~18のものが好ましい。特に好ましいものは炭素数1~6のアルキル基、フェニル基、置換フェニル基及びベンジル基である。X[©] はア

としては炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基が好ましい。 一般式 (II) で表わされる具体的な化合物とし ては

(a)
$$\left(\bigcirc \right)_{3} B^{-} \left({}_{n} C_{4} H_{5} \right) \cdot N^{*} \left(C_{2} H_{5} \right)$$

(b)
$$\left(\bigcirc \right) \xrightarrow{3} B^{-} \left({}_{n}C_{4}H_{9} \right) \cdot N^{*} \left(CH_{3} \right)$$

(c)
$$(CH_3D - O) + B - (C_3H_3)N^*(C_3H_3)$$

(d)
$$(\bigcirc)$$
 $\frac{1}{3}$ B--(nC4Ha) \cdot N° (nC4Ha),

(f)
$$\left(\bigcirc \right) \xrightarrow{2} B^{-} \left({}_{n}C_{4}H_{B} \right) \cdot Na^{+}$$

(g)
$$\left(\bigcirc \right)_{3} B^{-} \left(CH_{3} - \bigcirc \right) \cdot N \cdot (CGH_{3})$$

等をあげることが出来る。

本発明で用いられるピス (ジアルキルアミノ) ペンゾフェノンとしては 4 . 4 ′ ーピス (ジメチ ルアミノ) ベンゾフェノン、4、4′ーピス (ジェチルアミノ) ベンゾフェノン、4、4′ーピス (ジプロピルアミノ) ベンゾフェノン等をあげることが出来る。

本発明で用いられる一般式 (Ⅱ)

$$C = C < \begin{cases} 0 \\ C - R' \end{cases}$$
 (III)

で表わされる化合物としては、 R * が T ルキル基 (たとえばメチル基、エチル基、プロピル基など) 又は置換 T ルキル基(たとえば 2 ーヒドロキシエ チル基、 2 ーメトキシエチル基、カルボキシメチ ル基、 2 ーカルボキシエチル基、 3 ーカルボキシ プロピル基、 2 ースルホエチル基、 3 ースルホブ ロピル基、 2 ーカルボメトキシエチル基、 ペンジ ル基、フェネチル基、 P ースルホフェネチル基、 P ーカルボキシフェネチル基、 ピニルメチル基な

レナゾール、 5 ークロロベンゾセレナゾール、 6 ーメチルベンゾセレナゾール、 6 ーメトキシベン ゾセレナゾールなど)、 ナフトセレナゾール類 (αーナフトセレナゾール、 βーナフトセレナゾールなど)、 ベンゾオキサゾール類 (ペンゾオキサゾール、 5 ーメチルベンゾオキサゾール、 5 ーメトキシベンオキサゾールなど)、 ナフトオキサゾール類 (αーナフトオキサゾール、 βーナフトオキサゾールなど)であるものをあげることが出来る。

 ど)、RIOがアルキル基(例えばメチル基、エチ ル基、プロピル基など)またはアリール基(例え ばフェニル基、Pーヒドロキシフェニル基、P-メトキシフェニル基、P-クロロフェニル基、ナ フチル基など) もしくはチェニル基、2が通常シ アニン色素で用いられる窒素を含む 5 負環の複素 退核を形成するのに必要な非金属原子群を表わし、 抜複素躁はS、Se もしくは〇のいずれかを異項 原子として含有し、かつ縮合環となっているもの、 たとえばベンゾチアゾール類(ベンゾチアゾール、 5-クロロベンゾチアゾール、6-クロロベンゾ チアゾール、4ーメチルペンゾチアゾール、6ー メチルペンゾチアゾール、5 -フェニルペンゾチ アゾール、6ーメトキシベンゾチアゾール、4ー エトキシベンゾチアゾール、5 -メトキシベンゾ チアゾール、5ーヒドロキシペンゾチアゾール、 5, 6 ニジメチルペンゾチアゾール、5, 6 ージ メトキシベンゾチアゾールなど)、ナフトチアゾ ール類 (αーナフトチアゾール、βーナフトチア ソールなど)、ペンゾセレナゾール類 (ペンゾセ

ゾフェノンは一般式 (Ⅲ) の化合物の全光重合開始剤に対する割合は、それぞれ 6 0~1 0重量%、10~6 0重量%および30~7 0重量%であることが望ましい。

更に本発明で用いる光重合開始剤に必要に応じてN-フェニルグリシン、2-メルカプトペンゾチアゾール、N、N-ジアルキル安息香酸アルキルエステル等の水素供与性化合物を与えることによって更に光重合開始能力を高めることができる。

本発明において必要に応じて添加する「線なエチレン性不飽和化合物と相溶性を有しているチンとしなければならない。光重合可能なエチをとはない。光重合可能なエチをとはない。光重合可能なエチをとはない。光重合すのである限り、どれを使用しても構わない像をはないはないはないはないはない。ないは有機溶剤等、使用される現像剤に応じてはない。現像剤に応じてはない。現像剤に応じてはない。現像剤に応じてはない。現像剤に応じてはない。現像剤に応じてはない。現像剤に応じてはない。現像剤に応じてはない。現像剤に応じてはない。

使用される。たとえば水可溶性有機高分子重合体 を用いると水現像が可能となる。この様な線状有 機高分子重合体としては、側鎖にカルポン酸を有 する付加重合体、たとえばメタクリル酸共重合体、 アクリル酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロ トン酸共重合体、マレイン酸共重合体、部分エス テル化マレイン酸共食合体等があり、また同様に 側鎖にカルポン酸を有する酸性セルロース誘導体 がある。この他水酸基を有する付加重合体に環状 酸無水物を付加させたもの等が有用である。この 他に水溶性線状有機高分子重合体としてポリピニ ルピロリドンやポリエチレンオキサイド等が有用 である。また硬化皮膜の強度をあげるためにアル コール可溶性ナイロンや2.2-ピスー(4-ヒ ドロキシフェニル) ープロパンとエピクロロヒド リンのポリエーテル等も有用である。これらの線 状有機高分子重合体は全組成中に任意な量、例え ば光重合可能なエチレン性不飽和基を有する単量 体1.00重量部当り、100~900重量部の割 合で混和させることができるが、90重量%を超

えることは形成される画像強度等の点で好ましい 結果を与えない。

本発明の光重合性組成物は、例えば、2ーメトキシェタノール、2ーメトキシェチルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、3ー

メトキシプロパノール、3ーメトキシプロピルアセテート、メチルエチルケトン、エチレンジクロライドなどの適当な溶剤の単独またはこれらを適当に組合せた混合溶媒に溶解して支持体上に塗設することができる。その被覆量は乾燥後の重量で約0.1g/m~約10g/mの範囲が適当であり、より好ましくは0.5~5g/mである。

さらにまた、本発明の光重合性組成物は、所期 の目的を達成するための公知の他の添加剤(例えば、焼出し剤等)を含み得る。

上記支持体としては、寸度的に安定な板状物が用いられる。このような寸度的に安定な板状物としては、従来印刷版の支持体として使用されたものが含まれ、それらを好適に使用することがクる。かかる支持体としては、紙、プラス・ポリアとは、ボリエテレン、ポリアレンなどがあります。例えばボリンなどである。かからは、ボートを金むのでは、例えば、亜鉛・ス・三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、三酢酸セルロース、ブロピオン酸セルロース、

酷酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリピニルなどのようなラスチックのフィルム、上記の女子なの支持体の方をまれる。で著しいの変をまれるので特に好ましい。更に、ようなステックを、しかも安価であるので特に好ましい。更に、ようなポリエチレンテレフタレートフィルム上にアルシートが結合された複合体シートも行ましい。

また金属、特にアルミニウムの表面を有する支持体の場合には、砂目立て処理、珪酸ソーダ、弗化ジルコニウム酸カリウム、燐酸塩等の水溶液への浸漬処理、あるいは隔極酸化処理などの表面処理がなされていることが好ましい。また、米国特許第 2,714,066号明細書に記載されている如く、砂目立てしたのちに珪酸ナトリウム水溶液に浸漬処理されたアルミニウム板、特公昭 4 7 - 5 1 2

5 号公報に記載されているようにアルミニウム板を陽極酸化処理したのちに、アルカリ金属珪酸塩の水溶液に浸渍処理したものも好適に使用される。上記陽極酸化処理は、例えば、燐酸、クロム酸、硫酸、硼酸等の無機酸、若しくは蓚酸、スルファミン酸等の有機酸またはこれらの塩の水溶液又は非水溶液の単独又は二種以上を組み合わせた電解液中でアルミニウム板を陽極として電流を流すことにより実施される。

また、米国特許第 3.658.662号明細書に記載されているようなシリケート電着も有効である。

更に特公昭 4 6 - 2 7 4 8 1 号公報、特開昭 5 2 - 5 8 6 0 2 号公報、特開昭 5 2 - 3 0 5 0 3 号公報に開示されているような電解グレインを施した支持体と、上記陽極酸化処理及び珪酸ソーダ処理を組合せた表面処理も有用である。

更には、特開昭 5 6 - 2 8 8 9 3 号公報に開示されているような、ブラシグレイン、電解グレイン、陽極酸化処理さらに珪酸ソーダ処理を順に行ったものも好適である。

灯などのような紫外線に富んだ光源を用いて画像露光し、現像液で処理して感光層の未露光部を除去し、最後にガム液を塗布することにより印刷板が得られる。上記現像液として好ましいものは、ベンジルアルコール、2ーフェノキシェタノール。2ーブトキシェタノールのような有機溶媒を少量含むアルカリ水溶液であり、例えば米国特許第3、475、171号及び同3、615、480号に記載されているものを挙げることができる。

更に、特開昭 5 0 - 2 6 6 0 1 号、特公昭 5 6 - 3 9 4 6 4 号、同 5 6 - 4 2 8 6 0 号の各公報に記載されている現像液も上記感光性プレートの現像液として優れている。

以下実施例をもって本発明を説明するが本発明 はこれに限定されるものではない。

実施例1

厚さ0.30mのアルミニウム板をナイロンブラシと400メッシュのパミストンの水懸濁液とを用いその表面を砂目立てした後、よく水で洗浄した。10%水酸化ナトリウムに70℃で60秒間

更にこれらの処理を行った後に、水溶性の樹脂、 たとえばポリピニルフォスホン酸、スルホン酸基 を側鎖に有する重合体及び共重合体、ポリアクリ ル酸等を下塗りしたものも好適である。

これらの親水化処理は、支持体の表面を親水性とするために施されるものであるが、その上に設けられる光重合性組成物と支持体との間の有害な反応を防ぐため、更には感光層の密着性の向上等のために施されるものでもある。

支持体上に設けられた光重合性組成物の層の上には、空気中の酸素による重合禁止作用を完全に防止するため、例えばポリピニルアルコール、特にケン化度99%以上のポリピニルアルコール、酸性セルロース類などのような酸素遮断性に優れたポリマーよりなる保護層を設けてもよい。この様な保護層の塗布方法については、例えば米国特許第 3,458,311号、特公昭55-49729号公報に詳しく記載されている。

本発明の光重合性組成物を支持体上に設けた感 光性プレートをメタルハライドランプ、高圧水銀

浸漬してエッチングした後、流水で水洗後20% HNO3で中和洗浄し、次いで水洗した。これをVa=12.7Vの条件下で正弦波の交番波形電流を用いて1%硝酸水溶液中で160クーロン/dm²の陽極時電気量で電解粗面化処理を行った。その表面粗さを測定したところ、0.6μ(R。表示)であった。ひきつづいて30%の H2SO4水溶液中に浸漬し50で2分間デスマットした後、20% H2SO4 水溶液中、電流密度2A/dm²において厚さが2.7g/㎡になるように2分間陽極酸化処理した。

このように処理されたアルミニウム板上に、下記組成の光重合性組成物からなる感光液を乾燥塗布重量が1.5g/mとなるように塗布し、100でで2分間乾燥させ感光性プレートを得た。

トリメチロールプロパントリ(アクリ 2.0g ロイルオキシプロピル)エーテル

アリルメタクリレート/メタクリル酸 2.0g 共重合体 (共重合モル比80/20)

光重合開始剤 Х 8

銅フタロシアニン顔料 0.2g

フッ素系ノニオン界面活性剤 [3M社製、フルオラッドFC-430	0.03
(商品名)]	

20 g メチルエチルケトン 20 g

プロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート

この感光層上にポリピニルアルコール(ケン化 度86.5~89モル%、重合度1.000)の3重 量%の水溶液を乾燥塗布重量が2g/mとなるよ うに塗布し、100℃/2分間乾燥させた。

このようにして得られた感光性平版印刷版上に 富士写真フィルム鳑製の富士PSステップガイド (AD=0.15で不連続に透過濃度が変化するグ レースケール)を密着させ、その上に380 nm以 下の光をカットするフィルターフィルムを置いて、 その上から露光した。光顔は100Wの高圧水銀 灯で、フィルターを通過した後での版面での光強 度は0.0 1 mW/cm² であった。感度としてはプレ ートを現像した後グレースケールの6段目が残存 している時の露光量を、実用感度として表示した。 現像は、下記の現像液に25℃、1分間浸渍し て行った。

光重合開始剤の組み合せを変えたときの感度の 結果を表しに示す。

実用感度 11/502		0.2		15. 2	9 .0	
	0. 18	0.18	0.16	0.18	0.18	0.28
路	C=CHCO-02H2=2	B-(nC.Hs) ^O N(CHs),		C=CNCO	C=CHC=2	
E			CH ₃ C ₁ C ₁ C ₁ C ₂ C ₁ C ₁ C ₂ C ₁ C ₂ C ₁ C ₂ C ₂ C ₂ C ₂ C ₃ C ₂ C ₃ C ₂ C ₃			CH 3.CH 3.
	選 T		,	1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	五 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	

_
彻
15
Ü
_
麦
.,.

実用感度。即入四。

灰

级

器

実施例

0. 16

実用感度。 mJ/cm²	4.5		8		
	0.18	0.28	0.18	0. 18	
三	C=CHC N C=CHC L L L	B-(nC.H.) ON (CH.).	(CC #)	B-(ac.Hs) N (CHs) 4	
	3 28	<u>×</u>	LECK 69 0	<u>></u>	

0.1

@H{nC48s) 4 0.18

表1に示すように、光重合開始剤として、単独で、 用いた場合や2つの組合せで用いた場合に比較して、 本発明の3つの組み合せで用いることによって感度は は3倍以上高くなることが判明した。

0.1

@N-{nC.11,), 0.18

実施例2~7

0. 16

実施例1の開始剤の代りに他の開始剤を用いたときの感度の結果を表2に示す。その他は実施例1と同様にして行った。

数 2

実施例

0. 1g

表 2 (続き)

実用感度。	,	0.1			 3	
	0. 18	0. 18	0.028	0.18	0. 18	0. 18
医 格 基	$(C_2B_3)_3N$ \longrightarrow C \longrightarrow C \longrightarrow $N(C_2B_3)_3$	CH, CC 4.	$\left(\left\langle \bigcirc\right\rangle \right)_{s}^{\Theta} + nC_{s}H_{s}, \stackrel{\Theta}{M}(-nC_{s}H_{s})_{s}$	$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ c \end{pmatrix} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = c + c + c + c + c + c + c + c + c + c$	CH ₃ D CC 6 3	$\left(\left\langle \bigcirc \right\rangle \right)_{s}^{s} B^{+} nC_{s}H_{s}, \mathring{H} + CH_{s}\right).$
	张 稿 5	. —		実験の		

表 2 (読き)

表2のごとく3種の光重合開始剤を組み合せる ことによって高感度になることが判明した。 [発明の効果]

本発明の光重合性組成物は極めて高感度である。